

A01

## はじめての特許

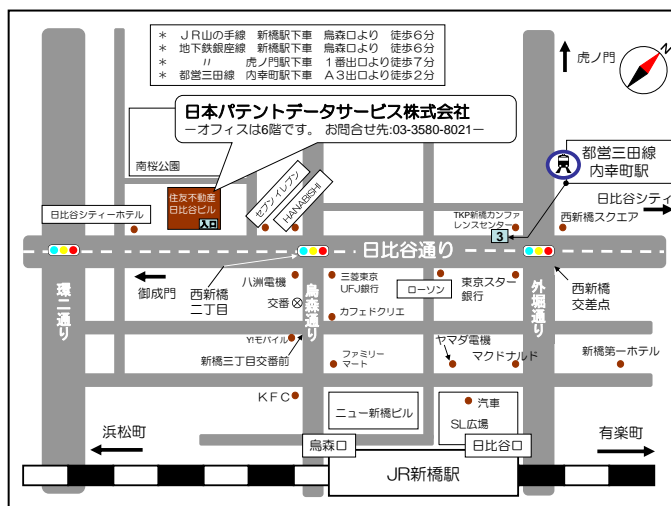
初級

## ～実務上の特許基礎～

企業活動と知的財産・企業における知的財産の役割  
 企業における知的財産活動・知的財産の基礎知識

企業、団体、弁理士事務所や法律事務所、或いは大学、研究所等で、新しく特許や商標等の知的財産業務を担当することになった方々を対象にしたセミナーで、丁寧で分かりやすい説明を通して、知的財産権とは何か、特許法の基礎的理解、企業における知財の役割など、幅広い基礎的知識の習得を目指すのに最適なセミナーです。

新入社員の自己啓発やスキルアップに、人事異動で知財関連部署に新しく配属された方々の基本的知識の習得にぴったりの実践的セミナーとしてご活用下さい。



講師：船木 隆英

日本パテントデータサービス(株) 顧問  
 元 キヤノン(株) 知財研修室 室長

場所：日本パテントデータサービス(株) セミナ室  
 東京都港区西新橋2-8-6  
 住友不動産日比谷ビル6F  
 TEL: 03 (3580) 8021 FAX: 03 (5512) 7810

時間：1日間コース (10:00~16:00)

受講料：12,000円 (税別)

定員：24名 (先着順申し込み)

日程：5月9日(水)、10月12日(金)、  
 2019年3月6日(水)

【申込締切】セミナー開催日の3営業日前までとさせていただきます。

【申込方法】FAXまたはeメールでお受けいたします。FAX：03(5512)7810 メール：chizai-semi@jpds.co.jp  
 (受講票をメールまたはFAXにてお送り致します。5営業日以内に届かない節はご一報ください。)

【キャンセル】セミナー開催日前10日以降にキャンセルされた場合には、受講料を請求させていただきます。  
 但し、講師の都合などで急遽開催が見送られた場合には受領済みの受講料を返却させていただきます。

お申込日 年 月 日

「はじめての特許」申込書

日本パテントデータサービス株式会社 知財研修部 行 (FAX: 03-5512-7810)

会社名				部課名			
住所 〒							
TEL				FAX			
参加希望日：	<input type="checkbox"/> 5月9日		<input type="checkbox"/> 10月12日		<input type="checkbox"/> 2019年3月6日		
受講者氏名				所属			特許経験 <input type="checkbox"/> 有( 年) <input type="checkbox"/> 無
E-mail							
受講者氏名				所属			特許経験 <input type="checkbox"/> 有( 年) <input type="checkbox"/> 無
E-mail							
支払方法	<input type="checkbox"/> 単独請求書・銀行振込 <input type="checkbox"/> 当日現金 <input type="checkbox"/> 合算請求(お取引コード: )						
備考：							

【セミナースケジュール】 はじめての特許～実務上の特許基礎～

10:00	講師ご紹介
10:05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 企業活動と知的財産権 <ul style="list-style-type: none"> <li>・企業における知的財産活動</li> <li>・企業における知的財産権の役割</li> <li>・企業での知的財産権の活用</li> </ul> </li> <li>2. 知的財産権とは <ul style="list-style-type: none"> <li>・知的財産権と産業財産権の定義</li> <li>・産業財産権の種類、出願動向（特許、実用、意匠、商標）</li> </ul> </li> <li>3. 特許法に関する基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特許制度の目的、特許法で保護される発明</li> <li>・新規性、進歩性、先願主義</li> </ul> </li> </ol>
11:45	昼休憩
12:45	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 特許法に関する基礎知識（つづき） <ul style="list-style-type: none"> <li>・出願公開、補償金請求権、情報提供制度、国内優先、出願分割</li> <li>・権利侵害、技術的範囲、審判制度</li> <li>・特許明細書の見方</li> <li>・その他の関連法</li> </ul> </li> </ol>
14:45	休憩
14:50	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 出願から権利取得までの流れ <ul style="list-style-type: none"> <li>・特許、実用、意匠、商標出願審査の流れ、</li> <li>・外国出願（パリ条約ルート、PCT、米国、EPO）</li> </ul> </li> <li>5. 知財部／法務部の知的財産活動について <ul style="list-style-type: none"> <li>・発明の発掘、特許出願明細書の留意点</li> <li>・特許出願の判断基準、特許調査の種類</li> <li>・権利侵害、警告書対応、判定制度</li> <li>・ライセンス（通常実施権、専用実施権）</li> </ul> </li> </ol>
15:50	質疑・応答
16:00	終了

【備考】

セミナーご参加の方で事前にご質問や特に説明をお聞きになりたい内容がございましたらお申出下さい。可能な限りお答えさせていただきます。